科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 11 日現在

機関番号: 17301
研究種目:挑戦的萌芽研究
研究期間: 2011 ~ 2013
課題番号: 2 3 6 5 4 2 0 3
研究課題名(和文)液中プラズマを用いた炭素系膜の成膜・改質反応の実時間計測による解明
研究課題名(英文)Establishment of a real time measurement method of carbon film deposition process an d its surface modification process during plasma generated in liquid, and the clalif ication of these processes
研究代表者
篠原 正典(SHINOHARA, Masanori)
長崎大学・工学(系)研究科(研究院)・助教
研究者番号:80346931
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2.800.000円、(間接経費) 840.000円

研究成果の概要(和文):液中プラズマは新たなプラズマ源として期待されている。液体中での反応のため,これまで プラズマ科学の分野で開発されてきた計測手法では扱いにくく,反応の詳細が分からないという側面があった。そこで ,多重内部反射赤外分光法というシリコンの内部に赤外光を透過させシリコン表面の状態を計測する手法を応用し,液 中プラズマの反応プロセスを計測する手法を確立した。液中プラズマによる溶液の化学結合状態の変化および液中プラ ズマによる堆積物の化学状態の計測に成功した。さらに,この手法を応用し,液中プラズマによる生体モデル物質との 反応の解析に成功した。液中プラズマのバイオ・医療応用の反応計測にも有効であることを示した。

研究成果の概要(英文): Plasma generated in liquid is a new promising plasma source. However, the reaction measurement is difficult because plasma diagnostics have been developed for low-pressure plasma process. Thereby, we developed a new measurement system for plasma in liquid, using Infrared absorption spectroscop y in multiple internal reflection geometry (MIR-IRAS). We succeeded in the measurement of the plasma proce ss: the changes in chemical states of the solution and the chemical states of deposits due to the plasma g eneration in the solution. We also succeeded in the measurement of the plasma with bio-mod el materials. This result suggests the MIR-IRAS is suitable to diagnostics of plasma in liquid for the bio - and medical application.

研究分野: 数物系科学

科研費の分科・細目: プラズマ科学

キーワード:液中プラズマ 反応計測 赤外吸収分光 多重内部反射 溶液 堆積物 バイオ応用

1.研究開始当初の背景

(1)溶液の中にバブルを発生させ、そのバブ ル中でプラズマを生成させる液中プラズマ が注目されていた。バブルの中でプラズマは 生成され高温状態となるが、バブルの周りの 溶液により急激に冷却されるため微粒子合 成などざまざまな応用ができると期待され たからである。本研究の代表者もこのプラズ マに注目した。液中という環境は生体応用に も適しているため、次世代のプラズマ源とし て期待できるからである。

(2) プラズマを用いた物質合成や表面処理 は、これまで幅広く行われてきているが、ほ とんどが低真空で生成されたプラズマで行 われてきた。近年、大気圧でプラズマを生成 する大気圧プラズマを用いた表面処理につ いても、金属からバイオ応用にまで試されて いる。それらに比べ、液中プラズマの物質合 成・表面処理の研究例は少なかった。バブル の生成、バブル中での放電などプラズマの生 成が難しいことに加え、物質合成・表面処理 の際の反応の制御も難しいことが挙げられ る。どのような反応が起こっているのかが分 かれば、反応制御に寄与できると考えられる。

(3)研究代表者は,これまで気相中のプラズ マ-固体表面相互作用,プラズマ中での固体 表面の反応について多重内部反射赤外吸収 分光法(MIR-IRAS)を用いて調べてきた。こ の方法により,シリコン(Si)表面の酸化過程, 水素化の過程について調べ,反応の詳細につ いて原子レベルで,明らかにしてきた。さら に,産業応用が進んでいるアモルファス炭素 膜の成長機構の詳細について明らかにして きた。この方法を用いれば,液中プラズマの 反応プロセスを原子レベルで明らかにでき ると考えた。

2.研究の目的

(1) まず,MIR-IRAS 法を液中プラズマの反応解析に適用し,液中プラズマが引き起こす反応を計測する方法を創製することを目的とした。

(2) つぎに,液中プラズマの反応計測の実験 装置の作製・方法の確立にとどまらず,液中 プラズマによるアモルファス炭素膜の成膜 を行った場合についての成膜プロセスにつ いて明らかにすることを目的とした。

(3) さらに,液中プラズマや従来のプラズマ 研究の将来,日本の産業の将来をも左右する 液中プラズマのバイオ・医療応用に関するプ ロセシングについて,MIR-IRAS法を適用す る。そこで,液中プラズマのバイオ・医療応 用の基礎となるデータを提供することを目 的とした。



図1(a) 多重内部反射赤外吸収分光法を 用いた液中プラズマによる溶液の状態変 化の計測(プラズマによりプリズム表面 の状態はかわらないことが必要)



図1(b)多重内部反射赤外吸収分光法を 用いた液中プラズマによって生成された 堆積物の計測(堆積物に赤外光が当たる 必要がある)

(1) 本研究で用いた MIR-IRAS 法とは,半 導体プリズム(本研究では, Si プリズム)内か ら表面に赤外光を多重内部反射させ,表面か ら浸み出すエバネッセント波を用いて,表面 上の分子などの化学結合状態の変化を調べ るものである。それゆえ,周りの雰囲気によ らず,液相内での表面状態の計測にも適用で きるのである。もちろん,「その場」で計測 が可能であり,さらに「実時間」での計測も 可能である。

(2) 図1(a)のように, MIR-IRAS で生じる エバネッセント波が, 溶液に存在すれば溶液 中の化学結合状態の変化が計測できる。また, 図1(b)のように,エバネッセント波液中プラ ズマによって生成される堆積物と接すれば 堆積物の化学結合の計測が可能であると考 えられる。さらに,液中プラズマによってプ リズムの Si 表面の状態が変わるならばその Si 表面の状態, および Si 表面に堆積した膜

3.研究の方法

についても液中プラズマによる膜の化学結 合状態の変化を計測することが可能である。 MIR-IRAS により液中プラズマの反応を 調べることのできる計測系を含んだ装置を 開発し,液中プラズマが引き起こす反応につ いて計測を行った。

(3) プラズマ源については,金属のメッシュ 板が巻かれたガラス管内に金属棒を入れた 構造のものを利用した。メッシュと金属棒に 高電圧を印加して,金属管内にバブルを生成 させ,そのバブル内でプラズマを生成した。

4.研究成果

(1) 図2に示すように,液中プラズマによる



図2 液中プラズマの反応計測装置

反応計測の実験装置を構築した。ここでは,



図3 液中プラズマによって変化したエタ ノールの成分の赤外吸収スペクトル

液中プラズマ源の位置を移動させることに より,液中プラズマにより変化した溶液の状 態,Si基板やSi基板上の膜の状態変化を調 べることに成功した。

(2)次に,この装置を用いて計測した結果 を示す。まず,エタノール中でプラズマを生 成させ,炭化水素による堆積物を生成させた ときの反応について述べる。

図3に,溶液の化学結合状態の変化を調べ た赤外スペクトルを示す。このスペクトルを 取得するには,プラズマ源の位置をプリズム 中の赤外光路に当たらないようにする必要 がある。プラズマがプリズム中の赤外光路に 当たると,プリズムがエッチングされたり堆 積物が生成したりして、その情報を赤外光が 検出してしまうからである。赤外吸収スペク トルには,60秒照射後,390秒照射後の両方 に,比較的はっきりとした下に凸のピークが 2972,2875 cm⁻¹に存在し,2920,2850 cm⁻¹ にも下に凸のピークがある。ピーク位置より、 前者は sp³-CH₃によるもの,後者は sp³-CH₂ によるものと考えられる。下に凸であること から,液相内の sp3-CH3, sp3-CH2 の成分が プラズマ生成によって減少したことを示し ている。また, sp3-CH3のほうが sp3-CH2よ りも消滅されやすいと考えられる。それゆえ、 エタノール分子中の CH3 が CH2 に比べ優先 的に分解しやすいと考えられる。しかし CH3 中の H が解離すれば CH2 になるので, 分子 中の CH₃と CH₂は同程度の速度で水素の解 離などが起こった後においても, CH3 から CH2が生成される可能性もあるので,この点 については今後のさらなる検討したい。プラ ズマの照射時間が 60 秒から 390 秒に増大す ると, sp³-CH₃, sp³-CH₂の成分等のピーク が増大することは事実である。このことは、 プラズマの生成時間の増大に伴い,液相のエ



図4 液中プラズマによって生成された 堆積物の赤外吸収スペクトル タノールの化学結合状態の変化が進んでい く,すなわち,エタノールが分解されていく ことを示していると考えられる。

図4には基板への堆積物の赤外吸収スペクトルを示している。2つのスペクトルの近くの数字はプラズマの生成時間である。両方のスペクトルに2850から3050cm⁻¹にかけてピークが見られる。エトキシ基(CH₃-O)は,2995~2955 cm⁻¹ and 2900~2840 cm⁻¹に2つのピークを持ち,堆積物によるピークと振動数は一致する。ここで,sp²-CH は3030~2995 cm⁻¹にピークを持つことが知られているが,得られたスペクトルではこの領域にピークが非常に小さいピークしかないので,堆積物中にはsp²の結合をもった炭素の量は少ないと考えられる。

(3) 液中プラズマのバイオ・医療応用

生体分子は水との親和性を示すことが多 く,液中プラズマは生体分子の処理に適した プラズマであると言える。生体分子は分子量 が大きく構造も複雑なため,プラズマとの反 応の原子レベルでの解析には取り扱いにく い。そこで,自己組織化単分子膜(SAM)に注 目した。Si表面に整然と炭化水素分子が並び, その上様々な官能基を担持させることがで きる。それゆえ,生体分子のモデル物質とし てみなすことが可能と考えられる。そこで, タンパク質に特有な NH 基をもつ SAM を Si プリズム上に堆積させ,プラズマとの反応に ついて,MIR-IRAS を用いて調べた。

SAMの原料として (2-aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane: (H₂NCH₂CH₂NH (CH₂)₃Si(OCH₃)₂CH₃)を用



図 5 液中プラズマに曝露による NH₂ で 終端された SAM の化学結合状態の変化

いて,NH2 で終端された SAM を作製した。 この膜に液中プラズマを曝露し,タンパクの モデル物質にどのような反応が起きるのか を調べた。水中ではプラズマの生成が難しか ったため,過酸化水素水中でプラズマを生成 した。その結果を図5に示す。

図5では, プラズマ曝露前の SAM のスペ クトルとの差分を示している。ここで下に凸 のピークは,N-Hの偏角振動と考えられる。 1700 cm⁻¹付近に上に凸のピークが現れる。 このピークは C=O の伸縮振動に起因するピ ークはであると考えられる。ゆえに,液中プ ラズマにより膜中の NH の成分が減少し. C=Oの成分が付加されると考えられる。この 実験で溶液として用いたのは過酸化水素で あるため、プラズマによってオゾンや水酸化 基(OH)など様々な化学種が生成されたと考 えられる。この中でもオゾンや水酸化基(OH) は特に酸化力が強い。今回の実験では,Siプ リズムにより低波数側は格子振動により赤 外光が吸収されるため, 1050 cm⁻¹ に位置す るオゾンのピークは確認できなかったが, 3000から 3600 cm⁻¹ に位置する OH 基の生成 は確認できた。

ここで, MIR-IRAS はプリズムから 200~300 nm 付近の近傍を計測するため,今 回の計測結果はすべて SAM の表面で起きて いる現象と解釈できる。膜表面に到達した OH 基は膜の終端部の NH2,直鎖中の NHと 反応し,NH,NH2基は分解されていくと考 えられる。また、スペクトルで観測された C=Oのピークの増加は、プラスマ中で生成さ れた OH が SAM の骨格の直鎖部に O 原子が 入り込んで生成されたと考えられる。すなわ ち,自己組織化単分子膜全体が酸化されたと 考えられる。ここから、タンパク質は液中プ ラズマにより酸化され,分子構造が変わると 考えることができる。それゆえ,液中プラズ マには殺菌や滅菌効果が期待できると考え られる。

このように,本研究にて開発した計測方法 は,プラズマ・バイオ応用におけるプラズマ -バイオ分子の反応を解析することができる ことを示している。今後,様々な物質に対し ても,本研究で開発した方法を適用し,原子 レベルの反応を調べていきたいと考えてい る。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雜誌論文](計 9件)

<u>M. Shinohara</u>, T. Kawakami, K. Hara, S. Yagi, <u>Y. Matsuda</u>, H. Fujiyama, "Reactions of Surface Hydrogen on Amorphous Carbon Films with Hydrogen Plasma," Jpn. J. Appl. Phys., 査読あり, Vol. 53, No. 1,2014, 010204 (6 pages).

DOI: 10.7567/JJAP.53.010204

<u>M. Shinohara</u>, A. Fuakae, K. Amano, Y. Yoshida, <u>Y. Matsuda</u>, H. Fujiyama, "Development of an in-situ infrared spectroscopic measurement of plasma-induced reactions in ethanol," Jpn. J. Appl. Phys., 査読あり, Vol. 52, No.11, 2014, 11NC06 (5 pages). DOI: 10.7567/JJAP.52.11NC06.

<u>M. Shinohara</u>, Y. Takaki, Y. Takami, <u>Y.</u> <u>Matsuda</u>, and H. Fujiyama, "Surface modification of DLC film due to oxygen plasma exposure, observed by IR absorption spectroscopy in multiple-internal-reflection geometry," IEEE Trans. Plasma Sci., 査読あ リ, Vol. 40, Issue 10, 2012, pp. 2756-2761. DOI:10.1100/TDS 2018.22027.02

DOI:10.1109/TPS.2012.2208766

〔学会発表〕(計20件)

<u>M. Shinohara</u>, S. Yagi, Y. Taniguchi, N. Maruno, Y. Yoshida, <u>Y. Matsuda</u>, H. Fujiyama, "Infrared spectroscopy of reactions induced by plasma," 原子分 子データのフォーラム,招待講演,2013 年10月30日~11月1日 核融合科学研 究所

A. Fukae, K. Amano, <u>M. Shinohara, Y.</u> <u>Matsuda</u>, H. Fujiyama, "Development of In-situ MIR-IRAS monitoring system for reactions induced by solution plasma generation," International Conference on Renewable Energy Researches and Applications 2012, 2012年11月11-14 日,長崎

A. Fukae, K. Amano, M. Shinohara,

Y. Matsuda, H. Fujiyama, "Development of IR monitoring system of solution plasma, " Asia Pacific Conference on Plasma Science and Technology 2012, 2012年10月2-5日, 京都

<u>篠原正典</u>,深江陽大,天野勝裕,高見佳 生,高木雄也,八木翔平,津村高成,<u>松</u> 田良信,藤山 寛,「多重内部反射赤外吸 収分光法を用いたプラズマプロセスの 計測」,電気学会プラズマ研究会,2012 年8月8-10日,岩手大学 <u>M. Shinohara</u>, K. Hara, Y. Takami, Y. Takaki, A. Fukae, K. Amano, <u>Y. Matsuda</u>, and H. Fujiyama, "In-situ Infrared Spectroscopy of Plasma Induced Surface Reactions," The 8th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering, 招待講演, 2011年9月 19-22日,大連・中国

6.研究組織

(1)研究代表者
篠原 正典(SHINOHARA, MASANORI)
長崎大学・大学院工学研究科・助教研究者番号:80346931

(2)研究分担者 置かない

(3)連携研究者

松田 良信 (MATSUDA, Yoshinobu) 長崎大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号: 80054249